



Tutes + Papers + Videos

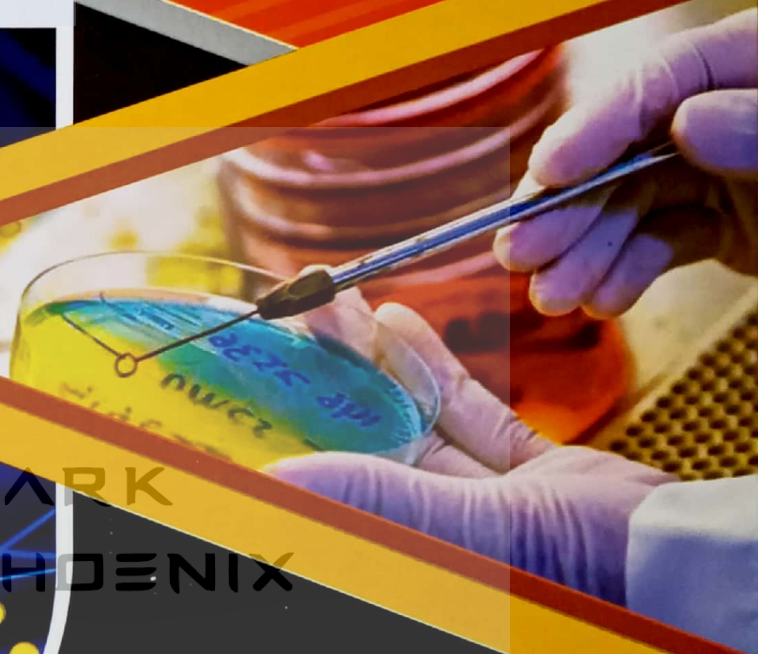
MONTH 06 (APRIL)

CHEMISTRY

THEORY + REVISION + PAPERS

© All Right Reserved
(X-Tream personality - X-Tream knowledge)

විද්‍යුත් රසායනය



අනුෂ්ක ඉඳුනිල්

ANUSHKA INDUNIL

විද්‍යුත් රසායනය



❖ විද්‍යුත් විච්ඡේදය හා විද්‍යුත් අවිච්ඡේදය.

* ජලීය ද්‍රාවණයක දී දුර්ව වශයෙන් අයනීකරණය වන ප්‍රභේද ප්‍රභල වද්‍යුත් විච්ඡේදක වශයෙන් හඳුන්වයි.

උදා :- NaCl , HCl -----

* ජලීය ද්‍රාවණයක දී දුර්ව වශයෙන් අයනීකරණය නොවන ප්‍රභේද ප්‍රබල වද්‍යුත් විච්ඡේදක වශයෙන් හඳුන්වයි.

උදා :- CH_3COOH , H_2O -----

* ක්ෂිණිකව අයන අයනීකරණය නොවන ද්‍රව / ද්‍රාවණ වද්‍යුත් අවිච්ඡේදක ලෙස හඳුන්වේ.

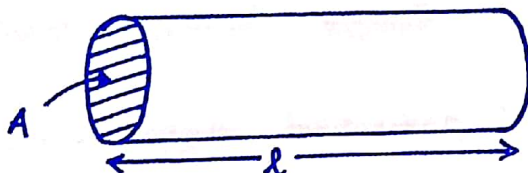
උදා :- CCl_4 , බෙන්සීන් -----

* වද්‍යුත් විච්ඡේදක යනු වද්‍යුත් සන්නායක වන අතර වද්‍යුත් අවිච්ඡේදක හරහා වද්‍යුතය සන්නායකය නොවේ.

❖ ප්‍රතිරෝධය.

* යම් ස්ථානයක දී වද්‍යුතය සන්නායකයකින් කිරීමට ඇති ආබාධ ප්‍රතිරෝධය ලෙසින් විස්තර කරයි. ප්‍රතිරෝධයේ ඒකකය Ω (ඔම්) වේ.

උදා :- හරස්කඩ වර්ගප්ලාය A වූ දිග l වූ ද, ලෝහමය සන්නායකයක් සලකමු.



$$\text{ප්‍රතිරෝධය } (R) \propto l$$

$$R \propto \frac{l}{A}$$

$$R \propto \frac{l}{A}$$

$$R = \rho \times \frac{l}{A}$$

$$\rho = \frac{RA}{l}$$

* ρ යනු ප්‍රතිරෝධකතාවය වන අතර ජන් ජකතය වනුයේ $1m$ වේ.

* ප්‍රතිරෝධකතාවයේ පරස්පරය ඝණිතයකතාවය (k) වශයෙන් හඳුන්වන අතර ජන් ජකතය $1m^{-1}$ හෝ Sm^{-1} වේ.
← ඝණිතය

$$\text{ඝණිතයකතාවය } (k) = \frac{1}{\rho} = \frac{l}{AR}$$

❖ ද්‍රාවණයක විද්‍යුත් සන්නායකතාවය කෙරෙහි බලපාන සාධක.

* ද්‍රාවණයේ ඝාතීද්‍රණය

උදා :- 0.1 mol dm^{-3} KCl ද්‍රාවණයකට වඩා 0.5 mol dm^{-3} KCl ද්‍රාවණයක විද්‍යුත් ඝණිතයකතාවය වැඩිය .

* ද්‍රාවණයේ ඝූණතාවය

උදා :- CH_3COOH යන දුබල විද්‍යුත් විච්ඡේදක අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණයකට වඩා HCl යන ප්‍රබල විද්‍යුත් විච්ඡේදක අඩංගු ද්‍රාවණයක විද්‍යුත් ඝණිතයකතාවය වැඩිය.

* ද්‍රාවණයේ උෂ්ණත්වය (උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී ඝණිතයකතාවය වැඩි වේ)

❖ ද්‍රාවණයක සන්නායකතාවය මිනුම් කරන ප්‍රායෝගික අවස්ථා.

* ද්‍රාවණ වල ඝාතීද්‍රණය වැඩීමේ දී

* ජලයේ පවතින නිර්ණය කිරීමේ දී (ලවණතාවයේ වෙනස් වීම)

* අනුමාපන වලදී සමකතා ලක්ෂණ නිර්ණය කිරීමේ දී

❖ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ.

* විද්‍යුතය සන්නයනය කරන සහ අවස්ථාවේ ප්‍රභේදයක් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ දී ඉලෙක්ට්‍රෝනයන් වහයෙන් හඳුන්වයි.

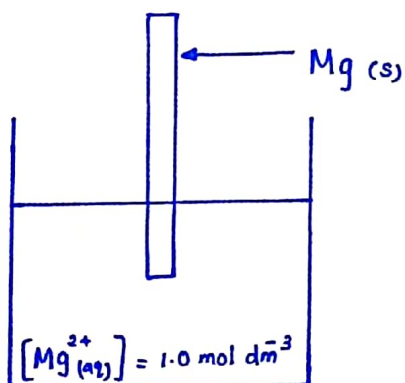
උදා :- Cu (s) , C (s) -----

* තුළුන් H_2 , Cl_2 වැනි වායුන් ද Pt වැනි නිෂ්ක්‍රීය ලෝහ උපයෝගී කරගනිමින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස භාවිතා වේ.

❖ සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ඇදීම සහ සමතුලිත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියා ලිවීම.

උදා :- ① සම්මත මූලාශ්‍රයක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය. (මෙය ලෝහ - ලෝහ අයන ඉලෙක්ට්‍රෝඩයකි)

$25^\circ C$ / 1 atm

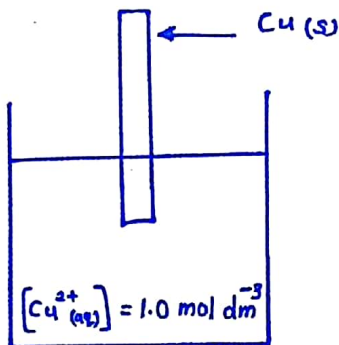
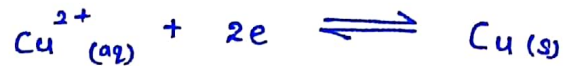


IUPAC සම්මුතියට අනුව ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සමතුලිතයන් ලිවීමේ දී සම්බන්ධතාවයේ වමඊසින් ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින පරිදි අදාළ සමතුලිතය ලිවිය යුතුය.

* මෙවැනි අවස්ථාවක දී ලෝහය වන සහ පම ලෝහය තිබුණු ප්‍රායෝගික ජීවයේ වැදගත් වන ආකාරයන් අනුවම අතර පස ඉලෙක්ට්‍රෝඩ නිසාව වහයෙන් හඳුන්වයි.

② සමාන කොට්ඨාසයක් (මෙය ලෝහ - ලෝහ ද්‍රව්‍යයක්) (මෙය ලෝහ - ලෝහ ද්‍රව්‍යයක්)

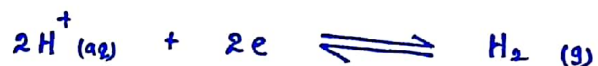
25°C / 1 atm



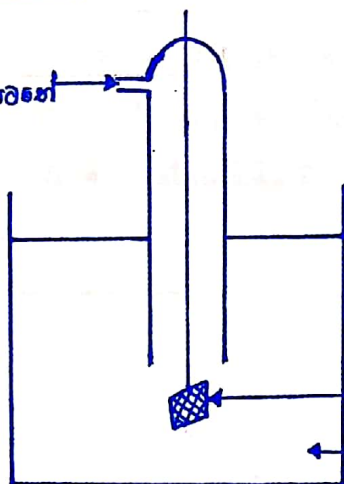
Mg වැනි ප්‍රතික්‍රියාකාරීත්වය ආපේක්ෂව ඉහළ ලෝහයක දී ඉහත ලෝහයේ සමතුලිතය වඩාත් පහත නැගුරුව ද Cu , Ag වැනි ප්‍රතික්‍රියාකාරීත්වය අඩු ලෝහයක දී ඉහත ලෝහයේ සමතුලිතය වඩාත් දකුණු පහත නැගුරුව ද පවතී.

③ සමාන භක්ෂිතයක් (මෙය වායු ලෝහයක්)

25°C / 1 atm



1 atm පීඩනය යටතේ වායු H_2 වායුව

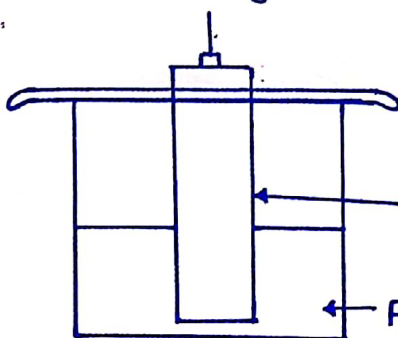


වායුවක් සමානත්ව ලෝහයක දී වීද්‍යුත් සන්නායකය ලෙස Pt වැනි නිෂ්ක්‍රීය ලෝහයක් භාවිත කරයි. එය හරහා අදාළ ලෝහයේ සාධාරණ විචුල් පරිපථයකට සමානත්ව කළ හැක.

ප්‍රතික්‍රියාකාරීත්වය අඩු Pt ලෝහයක්.

$[\text{H}^{+}_{(aq)}] = 1.0 \text{ mol dm}^{-3}$ වන HCl දියලිය

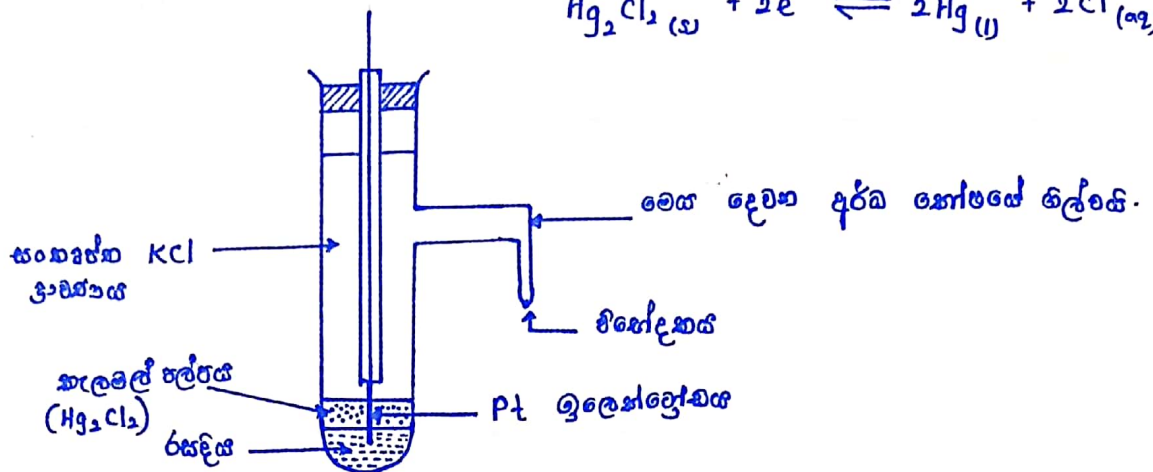
④ $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ ලෝහය (මෙය රෙඩොක්ස් ලෝහයක්)



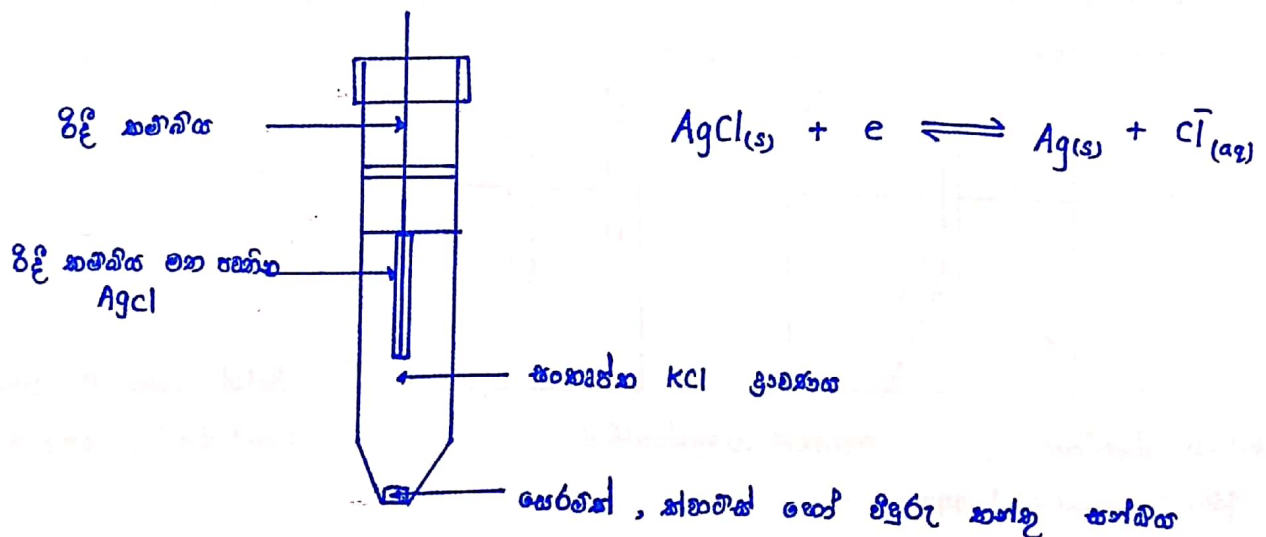
නිෂ්ක්‍රීය ලෝහ (නිද: Pd / Pt) හෝ කාබන් ලෝහයක්

$\text{Fe}^{3+}_{(aq)} / \text{Fe}^{2+}_{(aq)}$

⑤ කැලමල් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය. (මෙය ලෝහ - ද්‍රාව්‍ය ලවණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයකි)



⑥ සිල්වර් ක්ලෝරයිඩ් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය. (මෙය ලෝහ - ද්‍රාව්‍ය ලවණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයකි)

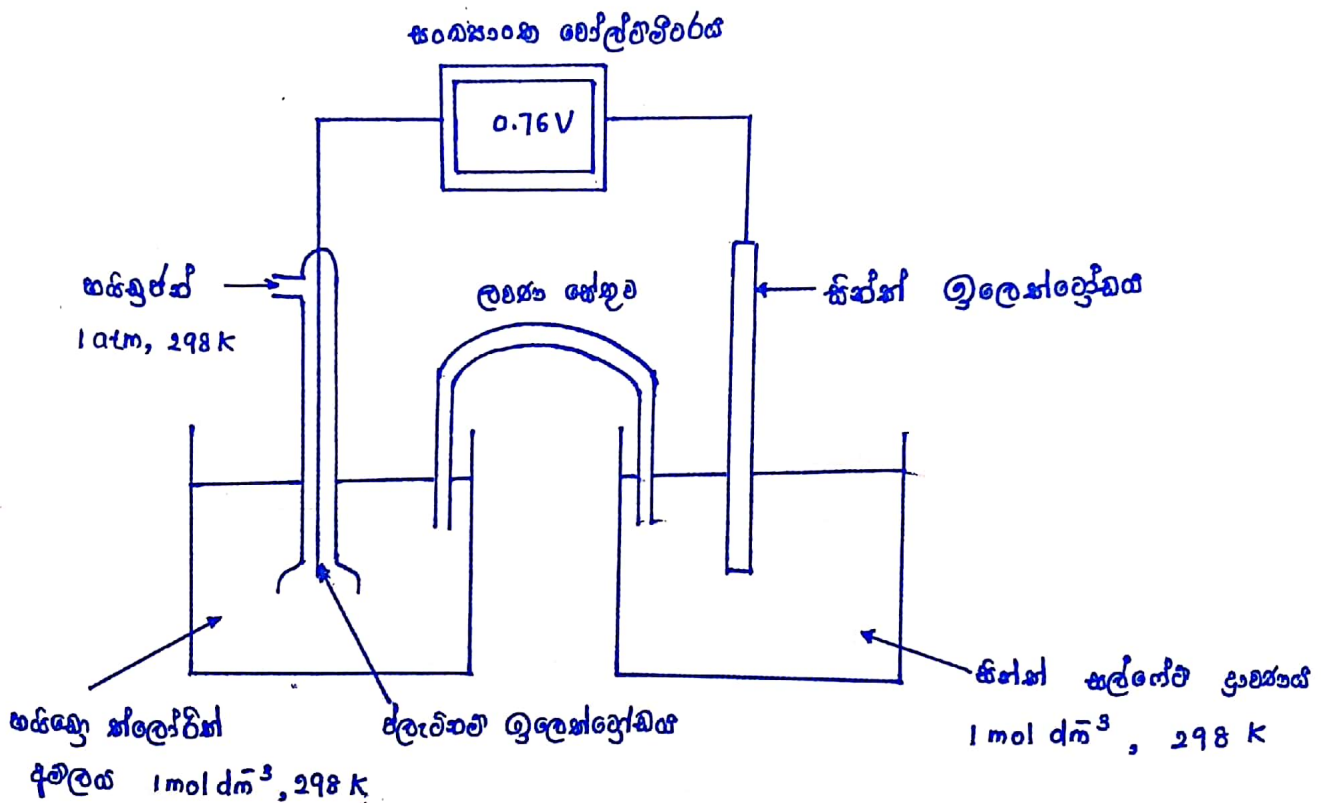


❖ සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය.

- * යම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක විභවය (විද්‍යුත් විභව ශක්තිය) නිර්දේශය මැණිය නොහැකි දුතර පය චක්‍රවා කළ හැකිනේ තමන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයකට සාපේක්ෂව විභව දෘඪකරණයක් ලෙසය.
- * ඒ ද්‍රව්‍ය යම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය සමඟ කිසිදු ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට සාපේක්ෂව චක්‍රවා කරනා දුතර පය දළාළ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සමමත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය වශයෙන් හඳුන්වයි. (E°)

සමාන හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය ශුන්‍ය යැයි
 යොදා ගන්නා ක්‍රියා මෙහිදී චක්‍රලාපීය ලබන විභව අන්තරය
 (වෝල්ට් විචල්‍යතාවය) අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවයට
 සමාන වේ.

උදා:- $Zn^{2+} (aq) / Zn(s)$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය චක්‍රලාපීයව
 සකස් කළ පූර්වමණි පහත දැක්වේ.



* මෙහි 0.76 V යන සංඛ්‍යාවේ ලැබෙන්නේ වෝල්ට් මීටරයේ සෘණ අගය
 Zn ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට සම්බන්ධ කළ විටයි. එනම් සමාන හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට
 සාපේක්ෂව Zn ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය සෘණ වේ. එ අනුව මෙහිදී
 Zn ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය (E°) $-0.76 V$ වේ.

සමාන ඛනිකීකරණ විභවය යනු සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය පෙන්වන භාවිතා
 කළ හැකි විකල්ප පදයකි.

❖ විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණිය.

* විවිධ මූලද්‍රව්‍යයන්ට අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වල සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝනික ව්‍යා (ඔක්සිකරණ ව්‍යා) ආරෝහණ පිළිබඳව පහතින් ඉහළම සෘණ අගයේ නිව් ඉහළම බව අගය දක්වා පෙන්වීමේ මගින් වදාලන රසායනික ශ්‍රේණිය නිර්ණායක කොට ඇත. මෙය කවරාඩම්ස් මාන කඩා ගැනීම අවශ්‍ය නොවන අතර හයිඩ්‍රජන් වලට සාපේක්ෂව විවිධ ලෝහ - ලෝහ අයන ඉලෙක්ට්‍රෝනික වල E° අගයන් (සමාන ඔක්සිකරණ ව්‍යා) පහත දක්වා ඇත.

* S ගෝත්‍රවේ ලෝහ ශ්‍රේණියේ වඩාත් ඉහළින් පිහිටා ඇති අතර P හා d ගෝත්‍ර වල ලෝහ ඊට පහින් පිහිටා ඇත.

Li

K

Ba

Ca

Na

Mg

Al

Mn

Zn

Cr

Fe

Cd

Co

Ni

Sn

Pb

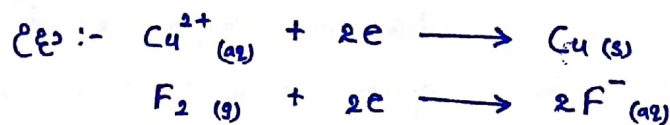
* d ගෝත්‍රවට අයත්, ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වයෙන් අඩු ලෝහ වන Cu, Hg, Ag ආදිය සහ Cl_2 , F_2 වැනි අලෝහමය මූලද්‍රව්‍ය ශ්‍රේණියේ වඩාත් පහළට වන්නට පිහිටා ඇත.

(මෙහි අලෝහ වල E° අගයන් සංසන්දනය කර නොමැති අතර පම අලෝහ H වලට පහළින් පිහිටා ඇත.)

* වදාලන රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහළින් පිහිටි මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රභල ඔක්සිකරණ වේ. පහතින් පම මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සිකරණය වීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි.



* වදාලන රසායනික ශ්‍රේණියේ පහළින් පිහිටි මූලද්‍රව්‍ය / අයන ප්‍රභල ඔක්සිකරණ වේ. පහතින් ඒවා ඔක්සිකරණය වීමට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි.



* වදාලන රසායනික ශ්‍රේණියේ ඇති ලෝහ පවත්වා ගැනීමේ වට පහ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය වශයෙන් හඳුන්වයි. ඒ අනුව පම ශ්‍රේණියේ ඉහළින් පිහිටි ලෝහ වල සක්‍රියතාවය / ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය සාපේක්ෂව ඉහළ වේ.

E° සෘණ අගයන් වේ.

$E^\circ = 0.00V$

E° ධන අගයන් වේ.

H

Cu

Hg

Ag

Pt

Au

විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ H වලට ඉහළින් පිහිටි ලෝහ දළඹ
 සහ ප්‍රතික්‍රියා වෙමින් H_2 වායුව පිටකරන අතර H වලට පහළින්
 පිහිටි ලෝහ දළඹ සහ ප්‍රතික්‍රියා වී H_2 වායුව ලබා නොදෙයි.
 ඒ අනුව H වලට පහළින් ඇති ලෝහ වලට වඩා H_2 හි ඔක්සිකාරණ
 හැකියාව $(H_2(g) \longrightarrow 2H^+_{(aq)} + 2e^-)$ ඉහළ වේ.

❖ විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ.

* මෙහි දී පරිණාමය වන බැවින් ඉලෙක්ට්‍රෝන විභවයන් සහිත ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 ක්
 ලබා දෙනු ලබන හෝ පරිණාමය වන බැවින් යන අයහ ප්‍රතික්‍රියාව ඉහළ
 අතරමැදි ප්‍රභේදයන් හරහා සම්පූර්ණ කරවමින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඔරොත්තු නිපදවා
 ගනී. පහත රසායනික ශක්තිය $\longrightarrow$ විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරගනී.

කෝෂය තුළින් ඔරොත්තු ලබා නොගත අවස්ථාවේ දී ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල
 අතර පවතින විභව අන්තරය / ශෝෂ පමණ කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය
 වශයෙන් හඳුන්වයි.

* ඉලෙක්ට්‍රෝන විභවය කෙරෙහි උෂ්ණත්වය , විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ සාපේක්ෂය
 ආදිය බලපාන බැවින් කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය ද පමණක් නොව
 වෙනස් වේ.

තවද ඉලෙක්ට්‍රෝන වල පෘෂ්ඨික වර්ගප්ලාය මත ඉලෙක්ට්‍රෝන විභවය හෝ
 කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය රඳා නොපවතී.

❖ කෝෂයක ඇනෝඩය තෝරා ගැනීම.

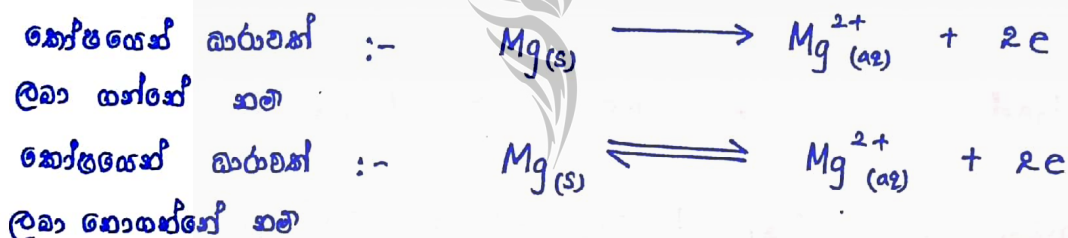
* යම් අවස්ථාවක දී ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවලියක් සිදු වන ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඇනෝඩය ලෙසත් පස දී සිදුවන ඔක්සිකරණ අර්ථ ප්‍රතික්‍රියාව ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව ලෙසත් හඳුන්වයි.

විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ ඉහළින් පිහිටි ප්‍රභේදය , පහළින් වන හෝ සෘණ ලක්ෂණ ද සහිතව සලකු වීම අනු E° වටිනාකමක් සහිත ප්‍රභේදය යම් කෝෂයක ඇනෝඩය වශයෙන් කැණේ.

උදා:- පහත ඉලෙක්ට්‍රෝනික ශ්‍රේණියේ නිර්මාණය කරන විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් සලකමු.

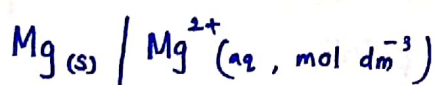
$$E^\circ \text{Mg}^{2+} / \text{Mg} = -2.34 \text{ V} \qquad E^\circ \text{Al}^{3+} / \text{Al} = -1.67 \text{ V}$$

* මෙහි දී මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝනික ඇනෝඩය වන අතර ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව පහත පරිදි වේ.



* ඉහත ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව ලිවීමේ දී , IUPAC සම්මුතියට අනුව ඉලෙක්ට්‍රෝන දැක්වීමක් බලාපොරොත්තු විය නොහැක. අදාළ ප්‍රතික්‍රියාව පස සිදුවන දිශාව ඔස්සේ ලියා දැක්විය යුතුය.

* ඉහත ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව පහත දැක්වා ඇති ආකාරයට අංකනය කළ හැක.



❖ කෝෂයක කැතෝඩය තෝරා ගැනීම.

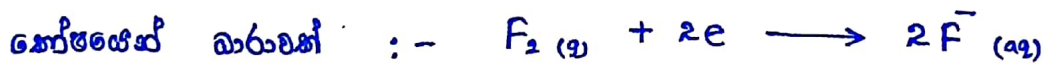
* යම් අවස්ථාවක දී ඔක්සිහරණ ක්‍රියාවලියක් සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කැතෝඩය ලෙසත් එහි දී සිදුවන ඔක්සිහරණ අර්ථ ප්‍රතික්‍රියාව කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව ලෙසත් හඳුන්වයි.

විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ පහළින් පිහිටි ප්‍රභේදය , එනම් ඩය හෝ සාන්ද්‍ර ලෝහාද සමඟින් සැලකූ විට වැඩි E° වටිනාකමක් සහිත ප්‍රභේදය යම් කෝෂයක කැතෝඩය වශයෙන් හැසිරේ.

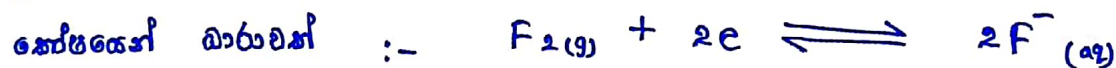
උදා:- පහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යෙදීමෙන් නිර්මාණය කරන විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයන් සලකමු.

$$E^\circ_{\text{AgCl}/\text{Ag}} = +0.2 \text{ V} \quad E^\circ_{\text{F}_2/\text{F}^-} = +2.87 \text{ V}$$

* මෙහි දී ෆ්ලුවොරීන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කැතෝඩය වන අතර කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව පහත පරිදි වේ.

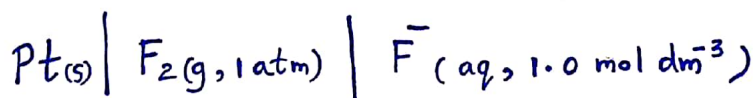


ලබා ගන්නේ නම්



ලබා නොගන්නේ නම්

* ඉහත කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව පහත දැක්වා ඇති ආකාරයට අංකනය කළ හැක.

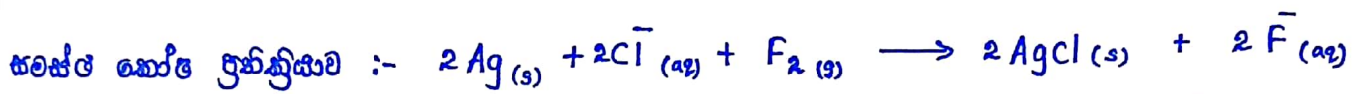
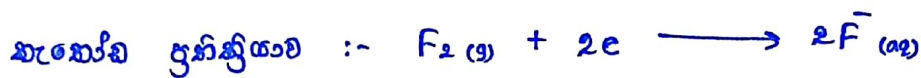
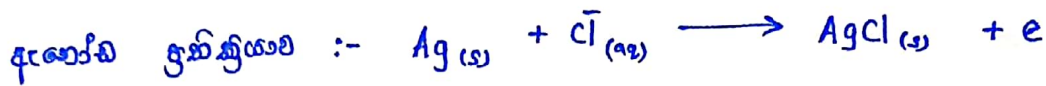


සාදු සමායෝධ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක දී අදාළ සාදුලෝ නිදහස් කොළරට (අන්තර්) වන්නට ආකාරය නිශ්ක්‍රීය ලෝහය ලියා දක්වයි.

❖ සමස්ථ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව.

* යම් කෝෂයක සිදුවන ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් (ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාවෙන්) කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් (ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාවෙන්) පහතුව. මෙසේ හඳුන්වයි.

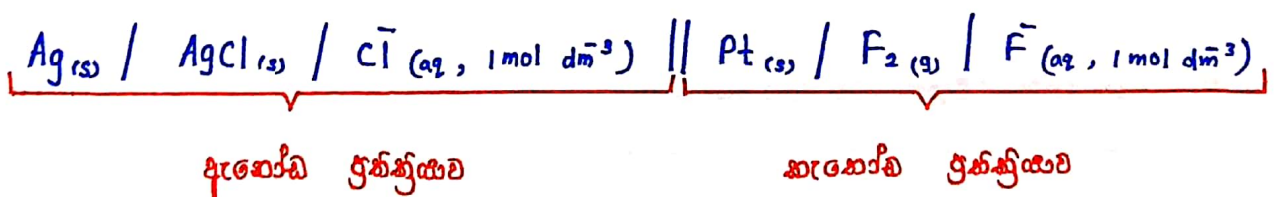
උදා:- ඉහත දී අවසානයට ඉදිරිපත් කළ කෝෂය සලකමු.



❖ කෝෂයක සම්මත අංකනය / සම්මත ලිඛිත නිරූපනය.

* මෙහි දී ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව පළමුවත් කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව දෙවනුවත් නිරූපණය කරයි. ඒවා අතර සමාන්තර රේඛා 2 ක් යෙදීම මගින් අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 අතර සමාකක්ෂණය (ලවණ සේතුව) නිරූපණය වේ. නමුත් ලවණ සේතුවක් හෝ පාරගමක පටලයක් නොමැති කෝෂයක දී මෙලෙස සමාන්තර රේඛා 2 ක් යෙදීම අවශ්‍ය නැත.

උදා:- ඉහත දී අවසානයට ඉදිරිපත් කළ කෝෂයේ අංකනය සලකමු.

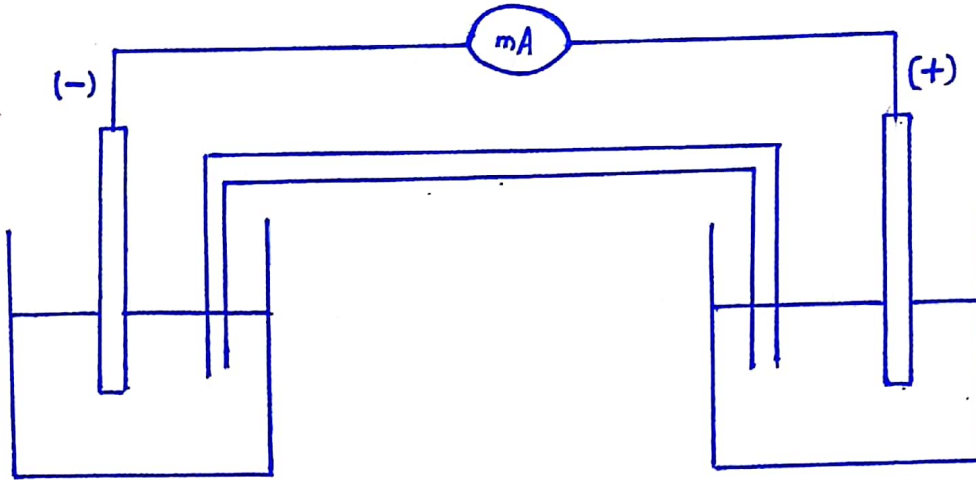


(1) සම්මත මැග්නීසියම් සහ සම්මත කොපර් යන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වල සම්මත ඔක්සිහරණ විභවයන් පහත දක්වා ඇත.

$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^{\circ} = +0.34 \text{ V}$$

$$E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^{\circ} = -2.34 \text{ V}$$

- I. ඉහත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදාගනිමින් සාදන ලද විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයකින් ලබාදෙන විද්‍යුත් ධාරාව මිනුම් කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද ඇටවුමක් පහත දක්වා ඇත. එම ඇටවුමේ එක් එක් ප්‍රභේද නම්කර දක්වන්න.



- II. ඉහත කෝෂයේ ධන හා සෘණ අග්‍රයන් සමඟින් විද්‍යුත් ධාරාව ගමන් කරන දිශාව I ලෙස ද ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන දිශාව e ලෙස ද ඉහත රූපයේම ලකුණු කර පෙන්වන්න.

- III. ඉහතදී ඇතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවක් කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවක් සමස්ථ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වන්න.

- IV. ඉහත විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය සම්මත ආකාරයෙන් අංකනය කර දක්වන්න.

- V. ඉහත කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය සොයන්න.

- (2) සම්මත ක්ලෝරීන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක සහ සම්මත සින්ක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක සම්මත ඔක්සිහරණ විභවයන් පහත දක්වා ඇත.

$$E_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}}^0 = -1.67 \text{ V}$$

- 

III. ඉහත අදින ලද කෝෂයේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සන්නායක රැහැනකින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කලවිට සිදුවන ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව , කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව සහ සමස්ත කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව දක්වන්න.

IV. ඉහත කෝෂය සම්මත ආකාරයෙන් අංකනය කර දක්වන්න.

V. ඉහත කෝෂයේ ලවණ සේතුව සඳහා NH_4NO_3 භාවිතා කලේ නම් ලවණ සේතුවේ ඇති NO_3^- අයන ගමන් කරනුයේ Cl^- ද්‍රාවණය කරා ද? Al^{3+} ද්‍රාවණය කරා ද? කෙටියෙන් පහදන්න.

VI. ඉහත කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය සොයන්න.

* ඕනෑම කණ්ඩ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් තාර දායක වේ. පබාවිත් කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව කෙතරුකයන් යැයි සැලකුවහොත් උෂ්ණත්වය අඩු කිරීමේදී අදාළ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ඉදිරියට නැගුරු වෙමින් කෝෂයෙන් වැඩි විද්‍යුත් බලයක් සහ විද්‍යුත් ගාමක බලයක් ලබා දෙයි.

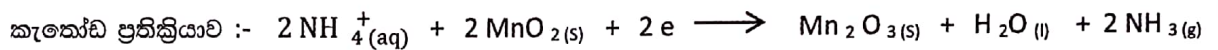
කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවන් ඉදිරි දිශාවට නැගුරු කරන සාධක හේතුවෙන් කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය වැඩි වේ.

ප්‍රාථමික කෝෂ සහ ද්විතියික කෝෂ

- * විද්‍යුත් ශක්තිය සැපයීමෙන් ආපසු හැරවිය නොහැකි කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් සහිත කෝෂයක් ප්‍රාථමික කෝෂයක් ලෙස හඳුන්වයි. (නැවතත් ආරෝපණ ගැන්විය නොහැකි කෝෂ)

උදා :- (1) ඩැනියෙල් කෝෂය (Cu හා Zn ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අඩංගු වේ.)

(2) සාමාන්‍ය වියළි කෝෂය / ලෙක්ලාන්චි කෝෂය

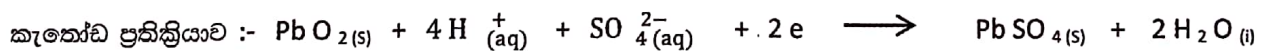
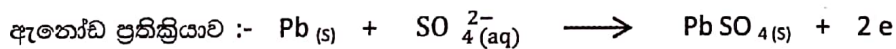


මෙහිදී Zn සමඟ ZnCl_2 ද්‍රාවණයක් ද MnO_2 සමඟ NH_4Cl ද්‍රාවණයක් ද විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය ලෙස ජෙලමය මාධ්‍යයක් තුළ අඩංගු වේ.

- * නැවත් නැවතත් ආරෝපණ ගැන්වීමෙන් භාවිතයට ගතහැකි කෝෂ (Rechargeable cell) එනම් විද්‍යුත් ශක්තිය සැපයීමෙන් ආපසු හැරවිය හැකි කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් සහිත කෝෂ ද්විතියික කෝෂ ලෙස හඳුන්වයි.

උදා :- ලෙඩ් අම්ල ඇකියුමිලේටරය

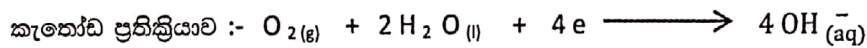
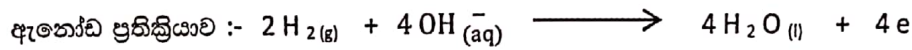
මෙහිදී විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍යය ලෙස H_2SO_4 භාවිතා වේ.



ඉන්ධන කෝෂ

ප්‍රතික්‍රියක අඛණ්ඩව බාහිරින් සැපයෙන කෝෂයක් මෙසේ හඳුන්වයි. මෙහිදී අඛණ්ඩව අමුද්‍රව්‍ය බාහිරින් සැපයෙන නිසා අඛණ්ඩ ධාරාවක් / විභව අන්තරයක් ලබාගත හැකිය.

උදා :- ඩයිහයිඩ්‍රජන් ඩයිමැක්සිජන් ඉන්ධන කෝෂය



(මෙහිදී විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ලෙස 200°C හි පවත්වා ගනු ලබන සාන්ද්‍ර KOH ද්‍රාවණයක් යොදා ගනී.)

විද්‍යුත් විච්ඡේදනය

මෙහිදී බාහිරින් විද්‍යුත් ධාරාවක් (ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක්) යොදා යම් ද්‍රවණයක් තුළ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුකරවීම , එනම් විද්‍යුත් ශක්තිය $\longrightarrow$ රසායනික ශක්තිය බවට පත්කරවීම සිදුවේ. මෙම ක්‍රියාවලියේදී බාහිර විද්‍යුත් සැපයුම් ද්‍රාවණයට ලබාදීම සඳහා යොදාගන්නා සන්නායක ද ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස හඳුන්වයි. විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට යොදාගන්නා ද්‍රාවණය විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය ලෙස හඳුන්වයි.

මෙහිදී භාහිර විදුලි සැපයුමේ ධන අග්‍රයට සම්බන්ධ කර ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝඩය දෙසට විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍යයේ ඇති සෘණ අයන ද සෘණ අග්‍රයට සම්බන්ධ කර ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝඩය දෙසට විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍යයේ ඇති ධන අයන ද ඇදී එයි.

- 1) විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී සන්නායක ලෙස යොදාගන්නා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ කිසිදු ආකාරයේ ප්‍රතික්‍රියාවකට ලක් නොවන්නේ නම් ඒවා අක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස හඳුන්වයි.

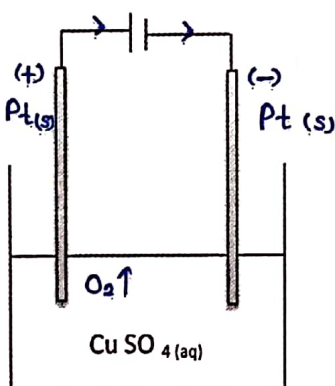
උදා :- Pt , C (කාබන්)

- 2) විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී සන්නායක ලෙස යොදාගන්නා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ද විද්‍යුත් විච්ඡේදන ක්‍රියාවලියේදී ප්‍රතික්‍රියාවට ලක්වන්නේ නම් එහිදී එම ඉලෙක්ට්‍රෝඩ , සක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස හඳුන්වයි. නමුත් සක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සම්බන්ධ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයක් සඳහා අදාළ ද්‍රාවණයේ ඇති කැටායනයකට අදාළ ලෝහය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස භාවිතා කළ යුතුයි.

උදා :- Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා CuSO_4 ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම.

Ag ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා AgNO_3 ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම.

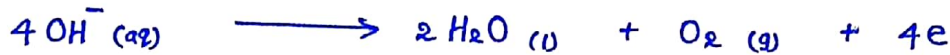
- අක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා CuSO_4 ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීම :-



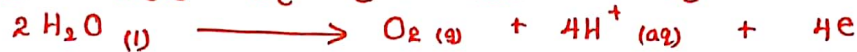
ද්‍රාවණයේ ඇති කැටායනය	ද්‍රාවණයේ ඇති ඇනායනය
Cu^{2+}	SO_4^{2-}
H^{+} (ජලය මගින්)	OH^{-} (ජලය මගින්)

* වීද්‍යුත් ඝර්භණමේ (-) අග්‍රය දෙසට මෙම කැටායන ඇදී යයි.
* වීද්‍යුත් ඝර්භණමේ (+) අග්‍රය දෙසට මෙම ඇනායන ඇදී යයි.

- (1) ඇනෝඩය :- ඔක්සිකරණය සිදුවන ස්ථානය මෙසේ හඳුන්වයි. ඇනෝඩයේදී ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ ඔක්සිකරණ හැකියාව වැඩි ඇනායනයයි.



ආ. යු. මෙම ප්‍රතික්‍රියාව භහන පරිදි ලිවීම වඩාත් නිවැරදි වේ.

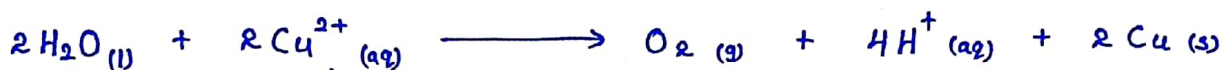


- (2) කැතෝඩය :- ඔක්සිහරණය සිදුවන ස්ථානය මෙසේ හඳුන්වයි. කැතෝඩයේදී ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ ඔක්සිහරණය වීමේ හැකියාව වැඩි කැටායනයයි. (විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ වඩාත් පහළින් පිහිටි කැටායනය.)



- * ඇනෝඩයේදී හා කැතෝඩයේදී ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ ද්‍රාවණයේ ඇති කුමන අයනය දැයි තීරණය කිරීමට ප්‍රධානව බලපාන්නේ එහි ඔක්සිකරණ / ඔක්සිහරණ හැකියාවයි. නමුත් අදාළ අයනයේ සාන්ද්‍රණයද මේ සඳහා යම්තාක් දුරකට බලපායි.

- (3) සමස්ථ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව :- ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් එකතුවයි.



- (4) විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී ලැබෙන නිරීක්ෂණ :-

* ඇනෝඩයේදී හඬා බුබුළු පිටවේ.

* කැතෝඩයේ දී නිල (Cu) තැන්පත් වේ.

* විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ නිල් පැහැය භ්‍රමයෙන් දැක වේ.

- (5) විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී සෑදෙන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සෙවීම :-

- * ඉහතදී 100 mA ධාරාවක් පැයක කාලයක් තුළ යොදමින් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය සිදුකළේ නම් එහිදී සෑදෙන Cu (s) මවුල ප්‍රමාණය සොයන්න. (ඉලෙක්ට්‍රෝන 1 mol වල ආරෝපණ ප්‍රමාණය = 96500 C mol^{-1})

$$\begin{aligned} Q &= It \\ &= 100 \times 10^{-3} \text{ A} \times 3600 \text{ s} \\ &= 360 \text{ C} \end{aligned}$$

$$\text{Cu}^{2+} \text{ එහිත් ලබා ගත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය} = \frac{360 \text{ C}}{96500 \text{ C mol}^{-1}} = \frac{36}{9650} \text{ mol}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Cu}^{2+} (\text{aq}) + 2 \text{e}^- & \longrightarrow & \text{Cu} (\text{s}) \\ 2 \text{ mol} & : & 1 \text{ mol} \end{array} \quad \text{සෑදෙන Cu මවුල ප්‍රමාණය} = \frac{36}{9650} \times \frac{1}{2} \text{ mol}$$

- * ඉහත 96500 C mol^{-1} යන පදය ෆැරඩේ නියතය (F) ලෙස හඳුන්වන අතර එය ප්‍රෝටෝන 1 mol වල ආරෝපණය ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. නමුත් එය සංඛ්‍යාත්මකව ඉලෙක්ට්‍රෝන 1 mol වල ආරෝපණයට ද සමාන වේ.

විද්‍යුත් විච්ඡේදනය සම්බන්ධ ෆැරඩේ නියම.

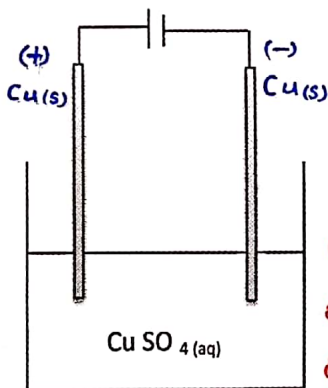
- 1) විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් අසල නිදහස් වන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය පරිපථය ඔස්සේ ගලාගිය විද්‍යුත් ආරෝපණ ප්‍රමාණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.
- 2) දෙන ලද විද්‍යුත් ආරෝපණ ප්‍රමාණයක් සඳහා යම් ලෝහයක් තැන්පත් වන ප්‍රමාණය එම ලෝහයේ සමක ස්කන්ධයට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.

$$\text{සමක ස්කන්ධය (රසායනික සමකය)} = \frac{\text{ලෝහයේ පරමාණුක ස්කන්ධය}}{\text{ලෝහ අයනයේ ආරෝපණය}}$$

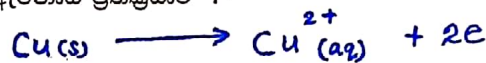
Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා Cu SO₄ ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය :-

මෙහිදී ද්‍රාවණයේ අඩංගු මූලද්‍රව්‍යයක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ලෙස භාවිත වේ. එබැවින් සක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සම්බන්ධ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයකි.

සක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සම්බන්ධ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයකදී ඇනෝඩයේදී ඉලෙක්ට්‍රෝඩය දියවෙමින් කැටායන සෑදෙන අතර කැතෝඩයේදී ද්‍රාවණයේ ඇති ඊට සමාන කැටායන ප්‍රමාණයක් ලෝහය ලෙස තැන්පත් වේ. එබැවින් සමස්ථ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් නොමැති අතර අවසානයේදී විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ වෙනසක් සිදු නොවේ.



ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව :-



කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව :-

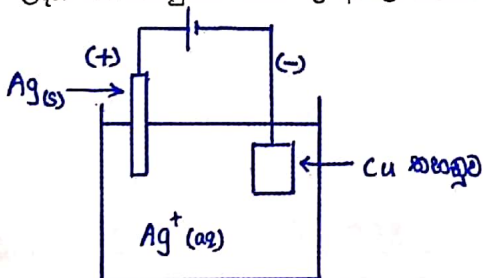


මෙවැනි අවස්ථාවක දී කෝෂය ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු නොවේ. එබැවින් විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ කාර්යක්ෂමතාව වෙනස් නොවේ. මෙවැනි අවස්ථාවකදී කාර්ය අග්‍රය අසල අදාළ ලෝහය තැන්පත් වේ. (+) අග්‍රයේ දී අදාළ සක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩය දියවී යයි.

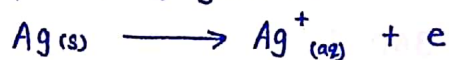
විද්‍යුත් ලෝහාලේපනය.

මෙහිදී සක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සම්බන්ධ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයක් හරහා යම් පෘෂ්ඨයක් මතට ලෝහ ආලේපනයක් ලබාගැනීම සිදුවේ.

උදා:- Cu තහඩුවක් මතට Ag ආලේපනයක් ලබා ගැනීම.



ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව :-



කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව :-



- විද්‍යුත් ලෝහාලේපනයේදී දිළිසෙන සුළු තුනී ආලේපනයක් ලබාගැනීමට යොදා ගන්නා උපක්‍රම:-

- 1) අඩු ධාරාවක් යොදා විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කල විට අඩු ලෝහ මවුල ප්‍රමාණයක් තැන්පත් වේ. එනම් තුනී ආලේපනයක් ලැබේ.
- 2) විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ සාන්ද්‍රණය අඩුවන තරමට ලෝහය තැන්පත් වීමේ ක්‍රියාවලිය සෙමින් සහ ක්‍රමවත්ව සිදුවේ. එවිට ලැබෙන ආලේපනය ඒකාකාර වන නිසා දිළිසෙන සුළු බවක් ලැබේ. මීට අමතරව විද්‍යුත් විච්ඡේදන නිරතුරුව කළකිරීම මගින් ද ඒකාකාර ආලේපනයක් ලබාගත හැකිය.

2018 A/L

- (1) (i) I. $\text{Ag (s)} \mid \text{AgCl (s)} \mid \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට අදාළ ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
 II. $\text{Ag (s)} \mid \text{AgCl (s)} \mid \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$ හි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය ද්‍රාවණයෙහි Ag^+ සාන්ද්‍රණය මත රඳා පවතින්නේ දැයි සඳහන් කරන්න. ඔබගේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

(ii) පහත ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.

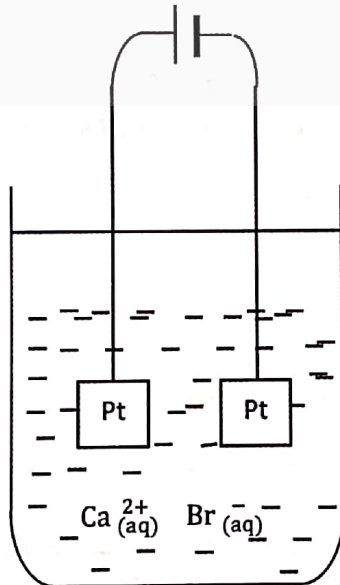


- I. ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ ඔක්සිකරණ හා ඔක්සිහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.
 II. ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක, කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව බව දී ඇත්නම් එම කෝෂයෙහි සම්මත විද්‍යුත් ගාමක බලය නිර්ණය කරන්න.

$$E^{\circ}_{\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Fe (s)}} = -0.44 \text{ V}$$

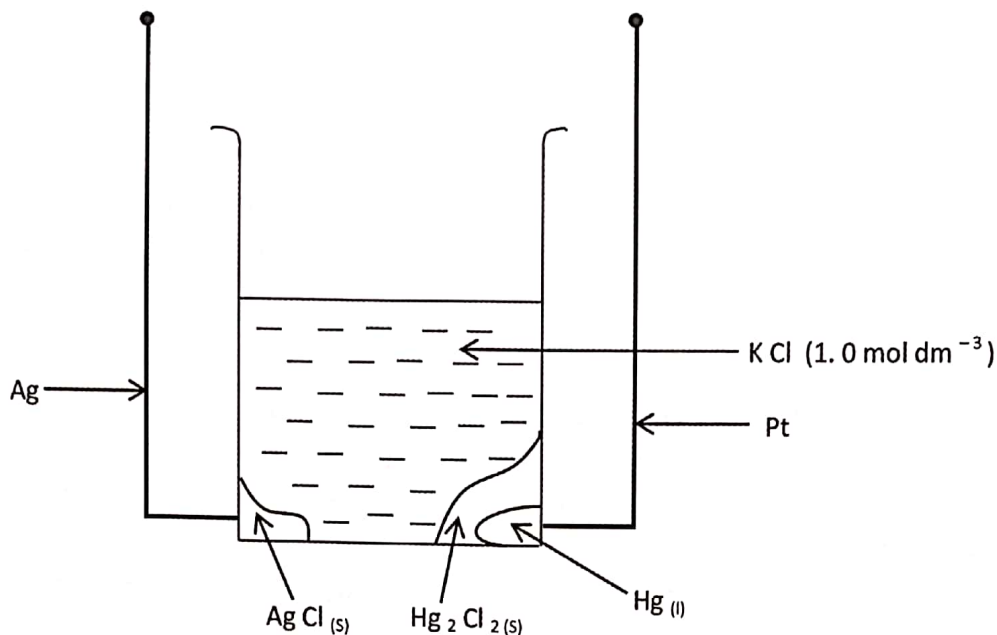
$$E^{\circ}_{\text{H}^+_{(\text{aq})} / \text{O}_{2(\text{g})} / \text{H}_2\text{O (l)}} = 1.23 \text{ V}$$

- (iii) රූපයේ දක්වන පරිදි $0.10 \text{ mol dm}^{-3} \text{ CaBr}_2$ ජලීය ද්‍රාවණයක 100.00 cm^3 තුළින් 100 mA වූ නියත ධාරාවක් යවන ලදී. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය 25°C හි පවත්වා ගන්නා ලදී.



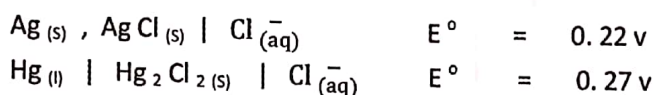
- I. ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වල සිදුවන ඔක්සිකරණ සහ ඔක්සිහරණ ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.
 II. Ca (OH)_2 අවක්ෂේප වීම ආරම්භ වීමට ගතවන කාලය ගණනය කරන්න.
 25°C හි දී Ca (OH)_2 හි ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ වේ. ජලයෙහි අයනීකරණය නොසලකා හරින්න. ජලීය කලාපයෙහි පරිමාව නියතව පවතින බව උපකල්පනය කරන්න.

(2)



ඉහත රූප සටහනේ පෙන්වා ඇති පරිදි විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් සාදා ඇත.

පහත දත්ත සපයා ඇත.



- ඉහත කෝෂයෙහි ඔක්සිහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
- ඉහත කෝෂයෙහි ඔක්සිකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
- කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ගොඩනගන්න.
- දී ඇති E° අගයයන් භාවිතයෙන් කෝෂයෙහි විද්‍යුත් ගාමක බලය ගණනය කරන්න.
- ඉහත විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයේ සම්මත ලිඛිත නිරූපනය දෙන්න.
- ඉහත විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයෙහි විද්‍යුත් ගාමක බලය ක්ලෝරයිඩ අයන සාන්ද්‍රණය මත රඳා පවතී ද? ඔබගේ පිළිතුර සඳහා හේතුව / හේතු දක්වන්න.
- කෝෂයෙන් 0.10 A වූ ධාරාවක් විනාඩි 60 ක කාලයක් තුළ දී ලබා ගත් විට Ag (s) + AgCl (s) ස්කන්ධයෙහි සිදු වූ වෙනස ගණනය කරන්න.
- ඉහත (vii) හි ධාරාව ලබාගත් පසු ද්‍රාවණයෙහි ක්ලෝරයිඩ අයන සාන්ද්‍රණය තුමක් විය හැකි ද? (ෆැරඩේ නියතය , $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$, $\text{Cl} = 35.5$, $\text{Ag} = 108$)

(3) පහත දැක්වෙන දෑ ඔබට සපයා ඇත.

- $\text{Al (NO}_3)_3$, $\text{Cu (NO}_3)_2$ සහ $\text{Fe (NO}_3)_2$ වල 1.0 mol dm^{-3} ජලීය ද්‍රාවණ
 - Al , Cu සහ Fe ලෝහ කුරු
 - ලවණ යේතු වල භාවිත කිරීමට අවශ්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය
 - සන්නායක රැහැන් (conducting wires) සහ බිකර
- මීට අමතරව පහත දැක්වෙන දත්ත ද සපයා ඇත.

$$E^{\circ}_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}, \quad E^{\circ}_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}} = -1.66 \text{ V}, \quad E^{\circ}_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = +0.34 \text{ V}$$

- I. ඉහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය උපයෝගී කර ගනිමින් ගොඩනැගිය හැකි විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ තුන රූපීයගත කරන්න.
- II. ඉහත I කොටසෙහි අදින ලද එක් එක් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයේ ,
 - a) කෝෂ අංකනය දෙන්න.
 - b) E_{cell}° දෙන්න
 - c) භෞතික තත්ව දක්වමින් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ දෙන්න.
- III. පහත දැක්වෙන කුමන සංයෝග(ය) ලවණ සේතුවල භාවිතයට සුදුසුදැයි හේතු දක්වමින් පහදා දෙන්න.
 NaOH , NaNO_3 , ඇසිටික් අම්ලය
- IV. ආරම්භයේදී වැඩිම E_{cell}° පෙන්වුම් කරන විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය සලකන්න. මෙම විද්‍යුත් කෝෂය සකස් කර ඇත්තේ එහි එක් එක් කුටීරයට අදාළ ද්‍රාවණ වල පරිමාවන් සමාන වන ලෙස බවත් ඒවායේ පරිමාවන් පරීක්ෂණය සිදුකරන කාලය තුළ දී නොවෙනස්වන බවත් උපකල්පනය කරන්න.
 මෙම කෝෂයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක සන්නායක රැහැනකින් සම්බන්ධ කර යම් කාලයකට පසු ඇනෝඩ කුටීරය තුළ ඇති ලෝහ අයන සාන්ද්‍රණය $C \text{ mol dm}^{-3}$ බව සොයාගන්නා ලදී. කැතෝඩ කුටීරය තුළ ඇති ලෝහ අයන සාන්ද්‍රණය C ඇසුරින් ප්‍රකාශ කරන්න.

2015 A/L

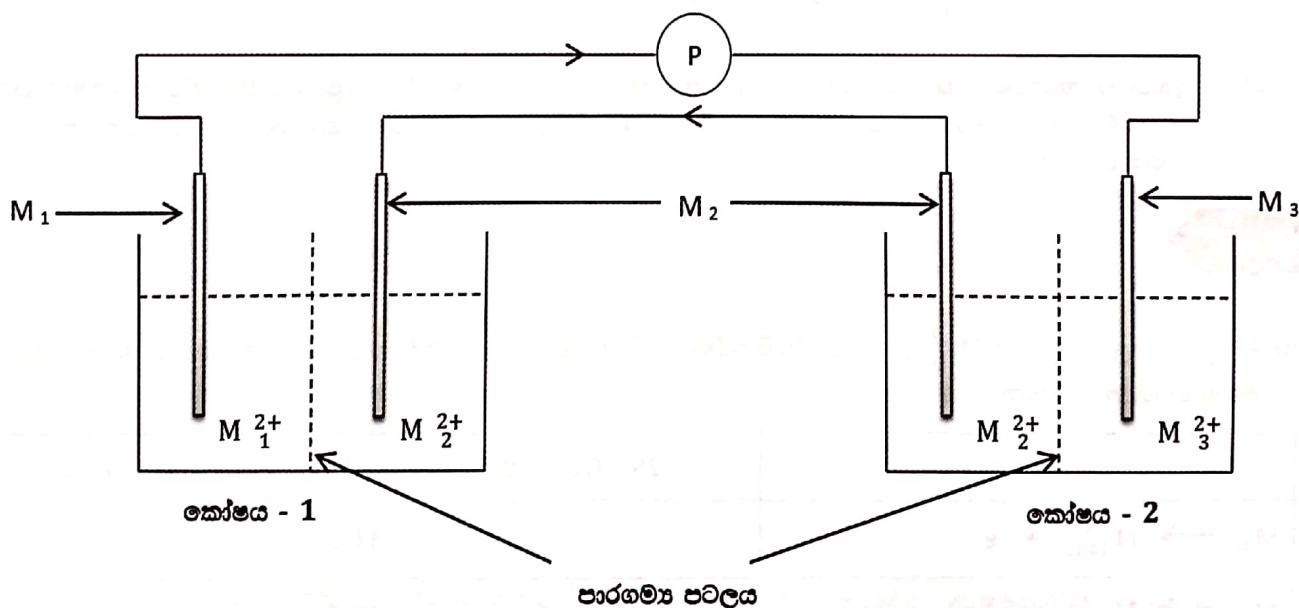
- (4) 25°C දී ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ දෙකක් පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත. M_1 , M_2 සහ M_3 ලෝහ පිළිවෙලින් ඒවායේ $M_1^{2+}(\text{aq})$, $M_2^{2+}(\text{aq})$ සහ $M_3^{2+}(\text{aq})$ අයන වල ජලීය ද්‍රාවණ වල ගිල්වා ඇත. සියලුම ද්‍රාවණ වල සාන්ද්‍රණ 1.0 mol dm^{-3} වේ. M_1 සහ M_3 ලෝහ වල සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව පහත දී ඇත.

$$E^{\circ} = -2.36 \text{ V}$$

$$M_1^{2+}(\text{aq}) | M_1(\text{s})$$

$$E^{\circ} = +0.34 \text{ V}$$

$$M_3^{2+}(\text{aq}) | M_3(\text{s})$$



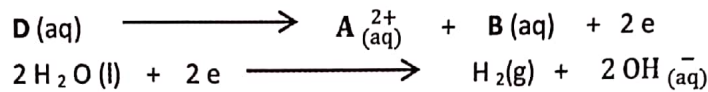
($\rightarrow$ සහ $\leftarrow$ ඊකල මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන දිශාව පෙන්වා ඇත.)

- I. එක් එක් කෝෂයේ ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය හේතු දක්වමින් හඳුනා ගන්න.
- II. එක් එක් කෝෂයේ ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය මත සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා ලියා දක්වන්න.
- III. P සංඛ්‍යාංක වෝල්ටීයමීටරයේ පාඨාංකය ගණනය කරන්න.
- IV. කෝෂය - 1 හි විද්‍යුත් ගාමක බලය ($E_{\text{cell}-1}^{\circ}$) $+ 1.60 \text{ V}$ බව සොයාගෙන ඇත. $M_2^{2+}(\text{aq}) / M_2(\text{s})$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභවය $\left[E^{\circ} \right]$ ගණනය කරන්න.
- V. කෝෂය - 2 හි විද්‍යුත් ගාමක බලය ($E_{\text{cell}-2}^{\circ}$) ගණනය කරන්න.

- VI. ඉහත පද්ධතියට අමතරව M_4 ලෝහයක් සහ $M_4^{2+} (aq, 1.0 \text{ mol dm}^{-3})$ ද්‍රාවණයක් පමණක් ඔබට සපයා ඇත්නම් $\left(E^\circ \right. \left. M_4^{2+} (aq) | M_4 (s) \right)$ හි අගය නිර්ණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමයක් කෙටියෙන් යෝජනා කරන්න.

2014 A/L

- (5) කාර්මික ක්‍රියාවලියකදී නිපදවෙන අප ජලයෙහි ($\text{pH} = 7.0$) **D** වර්ණවත් සංයෝගය අඩංගු වේ. වර්ණය ඉවත් කිරීම සඳහා මෙම සංයෝගය විද්‍යුත් - රසායනික ව ඔක්සිකරණය කිරීම පිණිස පවිත්‍රාගාරයක් සැදීමට සැලසුම් කර ඇත. **D** සංයෝගය ජලීය මාධ්‍යයේදී විද්‍යුත් - රසායනික ව ඔක්සිකරණය වීම පහත පරිදි සිදු වේ.



අප ජලය තුළ **D** සංයෝගයෙහි සාන්ද්‍රණය $0.001 \text{ mol dm}^{-3}$ බව සොයා ගන්නා ලදී.

- Pt ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් සහිත විද්‍යුත් - විච්ඡේද කෝෂයක් මගින් 100 mA නියත ධාරාවක් යොදා ගනිමින් 1.0 dm^3 අපජලය නියැදියක ඇති **D** සංයෝගය සම්පූර්ණයෙන් විද්‍යුත් - රසායනික ව ඔක්සිකරණය කිරීමට ගතවන කාලය ගණනය කරන්න. (ඉලෙක්ට්‍රෝන 1.0 mol හි ආරෝපණය $= 96500 \text{ C}$)
- ජලීය මාධ්‍යයේදී A(OH)_2 සම්පූර්ණයෙන් අයනීකරණය වේ නම්, විද්‍යුත් රසායනික ව ඔක්සිකරණයෙන් පසු ව අප ජලය නියැදියේ pH අගය ගණනය කරන්න.
- ඉහත කර්මාන්තය, **D** සංයෝගය අඩංගු අප ජලය $10 \text{ dm}^3 \text{ s}^{-1}$ ශීඝ්‍රතාවයකින් පිට කරන්නේ නම්, **D** සංයෝගය සම්පූර්ණයෙන් ඔක්සිකරණය කිරීම සඳහා විද්‍යුත් - විච්ඡේද කෝෂයට සැපයිය යුතු අවම ධාරාව ගණනය කරන්න.

2013 A/L

- (6) $M_{(\text{aq})}^{2+}$ ලෝහ අයනය $M_{(\text{aq})}^{3+}$ බවට ඔක්සිකරණය කිරීම සඳහා ක්ලෝරීන් වායුව ඔක්සිකාරකයක් ලෙස යොදා ගනී. පහත දත්ත සපයා ඇත.

ප්‍රතික්‍රියාව	25°C හිදී සම්මත එන්තැල්පි වෙනස $\Delta H^\circ (\text{kJ mol}^{-1})$
$M_{(\text{s})} \longrightarrow M_{(\text{aq})}^+ + e$	- 32.5
$M_{(\text{s})} \longrightarrow M_{(\text{aq})}^{2+} + 2e$	- 48.5
$M_{(\text{s})} \longrightarrow M_{(\text{aq})}^{3+} + 3e$	- 82.5
$\text{Cl}_{2(\text{g})} + 2e \longrightarrow 2\text{Cl}_{(\text{aq})}^-$	- 334.0

$$E^\circ M^{3+} / M^{2+} = +0.77 \text{ V}$$

$$E^\circ \text{Cl}_2 / \text{Cl}^- = +1.36 \text{ V}$$

ඉහත කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා , 25 ° C හිදී සම්මත ගිබ්ස් ශක්ති වෙනස (ΔG°) ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

vi. ඉහත කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා , 25 ° C හිදී සම්මත එන්ට්‍රොපි වෙනස (ΔS°) ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

2012 A/L

(7) පහත දැක්වෙන සම්මත ඔක්සිහරණ විභව සලකන්න.

$$E^\circ [\text{Br}_2(l) / \text{Br}^-(aq)] = 1.07 \text{ V}$$

$$E^\circ [\text{I}_2(s) / \text{I}^-(aq)] = 0.54 \text{ V}$$

I. 1.0 mol dm⁻³ ජලීය KI ද්‍රාවණයකට ද්‍රව බ්‍රෝමීන් එක් කළ විට සිදුවෙනුයේ ඔබ අපේක්ෂා කරන ප්‍රතික්‍රියාව කුමක් ද?

II. ඉහත පරීක්ෂණයේදී ඔබ අපේක්ෂා කරන වර්ණ විපර්යාස ලියා දක්වන්න.

.....

.....

(II) පහත සඳහන් විද්‍යුත් රසායනික සමීකරණය සලකන්න.



I. ඉහත ප්‍රතික්‍රියාවට අනුකූල වන ගැල්වානීය කෝෂයෙහි කැතෝඩීය ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.

.....

.....

II. ඉහත කෝෂය නිරූපණය කිරීම සඳහා සම්මුති අංකනය (Conventional Notation) , ලවණ සේතුවක් අඩංගු කරමින් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

III. ඉහත කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ඉදිරියට යන විට එන්ට්‍රොපිය වැඩිවේද , අඩුවේද , නැතහොත් නියතව පවතී ද?

.....

.....

ඔබේ පිළිතුර සැකෙවින් පැහැදිලි කරන්න.

.....

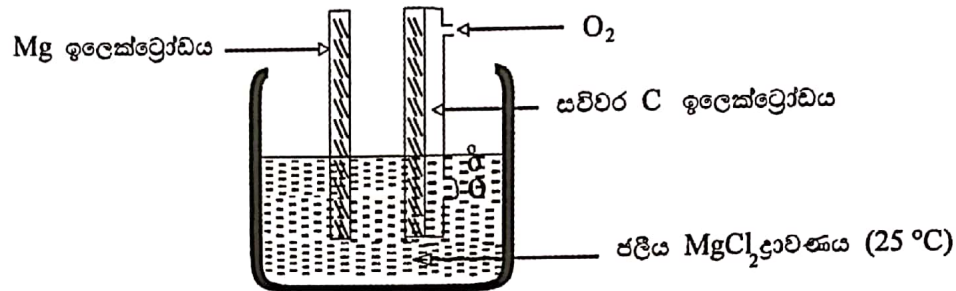
.....

IV. T උෂ්ණත්වයේදී ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධව සිදුවීම සඳහා එන්තැල්පි වෙනස (ΔH) සහ එන්ට්‍රොපි වෙනස (ΔS) අතර තිබිය යුතු සම්බන්ධතාව කුමක් ද?

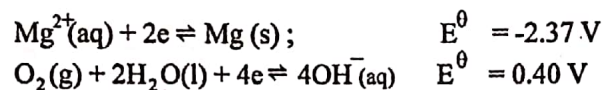
.....

.....

- (8) (i) සම්මත අවස්ථාවේ ඇති මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් කවු සටහන් කරන්න. එහි සියලු කොටස් නම් කරන්න.
- (ii) ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක නිරපේක්ෂ විභවය මැනිය නොහැක්කේ මන්දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (iii) සංශුද්ධ මැග්නීසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් සහ සවිවර කාබන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් භාවිතයෙන් තනන ලද, පහත දැක්වෙන විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය සලකන්න. මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක දන්නා සාන්ද්‍රණයකින් යුත් MgCl_2 විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය ද්‍රාවණයක රුපයේ දක්වා ඇති පරිදි ගිල්වා ඇත.

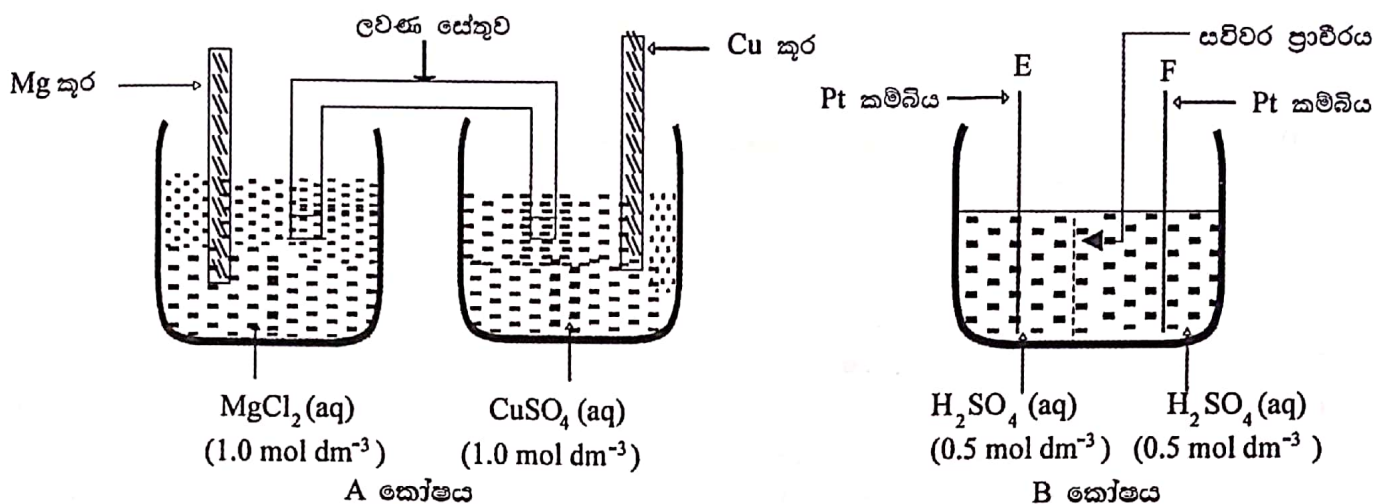


Mg ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙහි සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියා සහ ඒවායේ සම්මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ විභව පහත දක්වා ඇත.



- I. කෝෂයෙහි කැතෝඩය හඳුනාගන්න.
- II. සම්මත අවස්ථාවේ දී, ඉහත කෝෂයෙහි විද්‍යුත් ගාමක බලය (e.m.f.) ගණනය කරන්න.
- III. ඉලෙක්ට්‍රෝඩ, සන්නායක කම්බියකින් බාහිරව සම්බන්ධ කළ විට සිදුවන ඇනෝඩීය ප්‍රතික්‍රියාව, කැතෝඩීය ප්‍රතික්‍රියාව සහ සමස්ත කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා තුලිත සමීකරණ ලියන්න.
- IV. කෝෂයේ විද්‍යුත් විච්ඡේද්‍ය ලෙස MgCl_2 ද්‍රාවණය වෙනුවට එම සාන්ද්‍රණයෙන් ම යුත් NaCl ද්‍රාවණයක් භාවිත කළහොත් කුමක් නිරීක්ෂණය කිරීමට ඔබ බලාපොරොත්තු වන්නේ ද? ඔබගේ පිළිතුර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- V. ඉහත කෝෂය පරිපථයකට සම්බන්ධ කළ විට, නිපදවෙන ධාරාව කාලයත් සමග ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. ධාරාව සතුටුදායක මට්ටමකට නැවත ඉහළ නැංවීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න. ඔබ සඳහන් කළ ක්‍රමවල පදනම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- (9) 25 °C හි දී ක්‍රියාකාරී වන, පහත සඳහන් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ දෙක සලකන්න.



$$25\text{ }^{\circ}\text{C හි දී } E^{\circ}_{\text{Mg}^{2+}(\text{aq})/\text{Mg}(\text{s})} = -2.37\text{ V}$$

$$E^{\circ}_{\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})} = 0.34\text{ V}$$

(I) සිට (iii) තෙක් ප්‍රශ්න, A විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය හා සම්බන්ධ වේ.

(I) කෝෂයෙහි විද්‍යුත් ගාමක බලය (වි.ගා.බ. e.m.f.) ගණනය කරන්න.

(ii) කෝෂයෙහි $1.0\text{ mol dm}^{-3}\text{MgCl}_2$ ද්‍රාවණය වෙනුවට, $1.0\text{ mol dm}^{-3}\text{MgSO}_4$ ද්‍රාවණයක් භාවිත කළේ නම්, කෝෂයේ වි.ගා.බ. වෙනස් විය හැකිද? ඔබේ පිළිතුර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) ලවණ සේතුවෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය කුමක් ද?

ලවණ සේතුව සෑදීම සඳහා භාවිත කළ හැකි සංයෝගයකට උදාහරණයක් දෙන්න.

(iv) සහ (v) ප්‍රශ්න, A කෝෂයෙහි ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙක Cu කම්බියකින් යා කළ විට ලැබෙන අවස්ථාව හා සම්බන්ධ වේ.

(iv) කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කැතෝඩය ලෙස ක්‍රියා කරන්නේදැයි සඳහන් කරන්න.

(v) පහත සඳහන් දෑ සඳහා තුලිත සමීකරණ ලියන්න.

I. කැතෝඩික ප්‍රතික්‍රියාව

II. ඇනෝඩික ප්‍රතික්‍රියාව

III. සමස්ත කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව

(vi) සහ (viii) තෙක් ප්‍රශ්න, A කෝෂයෙහි Cu කුර සහ Mg කුර පිළිවෙලින් B කෝෂයේ E ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට සහ F ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට Cu කම්බි මගින් යාකළ විට ලැබෙන සැකසුම හා සම්බන්ධ වේ.

(vi) B කෝෂයෙහි කුමන ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කැතෝඩය ලෙස ක්‍රියා කරයිද?

(vii) පහත දී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝඩවල සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත සමීකරණ ලියන්න.

I. E ඉලෙක්ට්‍රෝඩය

II. F ඉලෙක්ට්‍රෝඩය

(11) අලුත සෑදූ 0.10 mol dm^{-3} ජලීය KI ද්‍රාවණයකට හිනොජනලීන් බිංදු කිහිපයක් එකතු කරන ලදී. මෙම ද්‍රාවණය හොඳින් සොලවා, ඉන්පසු කාබන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා නිශ්චිත කාලයක් තුළ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරන ලදී. ද්‍රාවණය තුළින් යැවූ ධාරාව නියතයක් ලෙස තබා ගන්නා ලදී.

(i) විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට පෙර ද්‍රාවණයේ වර්ණය කුමක් ද ?

(ii) I. ඇනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව

II. කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව සහ

III. කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව

යන මේවා සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණ ලියා දක්වන්න.

(iii) විද්‍යුත් විච්ඡේදනය ආරම්භයත් සමග ඉලෙක්ට්‍රෝඩ අවට සිදු විය හැකි වර්ණ විපර්යාස දක්වන්න.

(iv) විද්‍යුත් විච්ඡේදන කාල සීමාවෙන් පසු ඉතිරි වූ I^- අයනවල භාගය නිර්ණය කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න. (පරීක්ෂණාත්මක විස්තර අනවශ්‍ය ය)

(v) 0.10 mol dm^{-3} KI වෙනුවට, 0.50 mol dm^{-3} KI භාවිත කළේ නම් ඉතිරි I^- අයනවල භාගය (iv) හි අගයෙන් වෙනස් වේ ද ? ඔබේ පිළිතුර කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(vi) වෙනත් පරීක්ෂණයක දී කාබන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ භාවිත කර CuSO_4 ද්‍රාවණයක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරන ලදී.

I. ඉලෙක්ට්‍රෝඩ මත

II. ද්‍රාවණය තුළ

ඔබට නිරීක්ෂණය කළ හැකි වෙනස්කම් මොනවා ද ?

අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.



(12) (i) Na_2SO_4 කුඩා ප්‍රමාණයක් අඩංගු $0.100 \text{ mol dm}^{-3}$ ජලීය CuSO_4 ද්‍රාවණ 100 cm^3 ක්, එකක ස්කන්ධය 10.0 g වූ කොපර් (Cu) ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකක් භාවිත කරමින් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරන ලදී. මෙම පරීක්ෂණයේ දී 300 mA ධාරාවක් මිනිත්තු 9.65ක කාලයක් තුළ යවන ලදී. මෙම විද්‍යුත් විච්ඡේදනය පරීක්ෂණය අවසානයේ දී,

(A) කැතෝඩයේ ස්කන්ධය

(B) ඇනෝඩයේ ස්කන්ධය

(C) ද්‍රාවණයේ Cu^{2+} අයන සාන්ද්‍රණය

යන මේවා ගණනය කරන්න.

සටහන : ඉලෙක්ට්‍රෝන මවුල එකක ආරෝපණය = 96500 C , $\text{Cu} = 63.5$

(ii) ඉහත (i) හි විස්තර කරන ලද පරීක්ෂණය අවසානයේ දී, විද්‍යුත් විච්ඡේදන ද්‍රාවණයට ජලය 100 cm^3 එකතු කර, ද්‍රාවණය මිශ්‍රකර, 300 mA ධාරාවක් තවත් මිනිත්තු 9.65 තුළ යැවීමෙන් නැවතත් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කරන ලදී. මෙම පරීක්ෂණය අවසානයේ දී

(A) කැතෝඩයේ ස්කන්ධය

(B) ඇනෝඩයේ ස්කන්ධය සහ

(C) ද්‍රාවණයේ Cu^{2+} අයන සාන්ද්‍රණය

යන මේවා අපෝහණය කරන්න.

(iii) Pb^{2+} සහ Cu^{2+} යන දෙවර්ගයම අඩංගු ද්‍රාවණයකින් Pb^{2+} අයන පමණක් විසර්ජනය (discharge) කිරීම සඳහා විද්‍යුත් විච්ඡේදනය සුදුසු ක්‍රමයක් වේ ද ? ඔබේ පිළිතුර සඳහා හේතු දක්වන්න.

$$E_{\text{Cu}}^{\ominus} (\text{aq}) / \text{Cu} (\text{s}) = +0.34 \text{ V} : E_{\text{Pb}^{2+}}^{\ominus} (\text{aq}) / \text{Pb} (\text{s}) = -0.13 \text{ V}$$

සටහන්.....

සටහන්.....

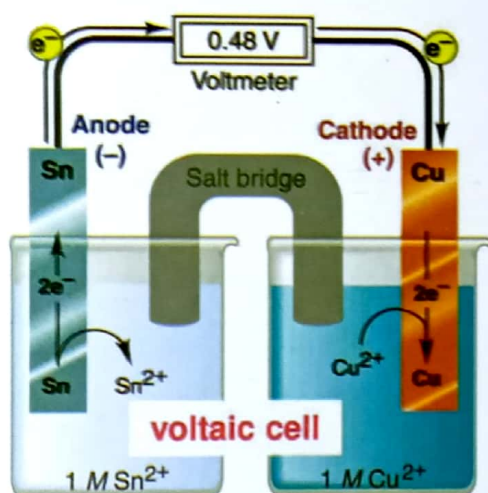




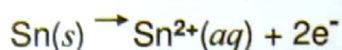
CHEMISTRY

THEORY + REVISION + PAPERS

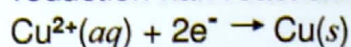
The tin-copper reaction as the basis of a voltaic and an electrolytic cell



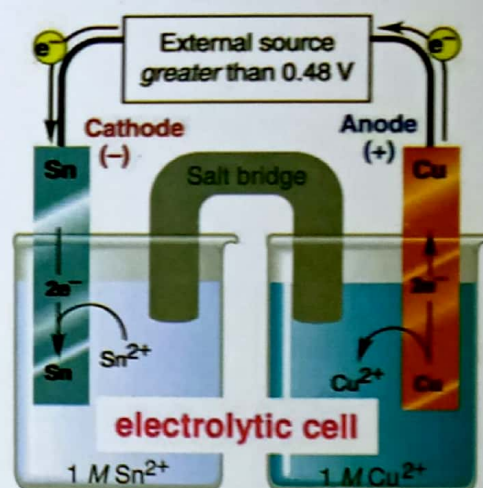
oxidation half-reaction:



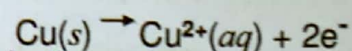
reduction half-reaction:



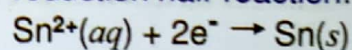
overall (cell) reaction



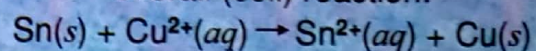
oxidation half-reaction:



reduction half-reaction:



overall (cell) reaction:



Team - X-TREAM
© All Right Reserved
(X-Tream personality - X-Tream knowledge)

ANUSHKA INDUNIL

ଆବଦ୍ଧ ବାବଦ୍ଧ ବାବଦ୍ଧ.....

